

東京都写真美術館

保存科学専門員からのお知らせ（2010年4月）

下記の日程で保存科学専門員が研究発表を行います。

1. 2010年度 社団法人日本写真学会年次大会

開催日： 5月27日（木）、28日（金）

会場： キャンパス・イノベーションセンター東京

論文賞・受賞講演： 「ダゲレオタイプハウジングの修復—東京都写真美術館  
コレクションより」

白岩洋子（紙本・写真修復家）、

山口孝子（東京都写真美術館 保存科学専門員）

口頭発表： 「イメージング分光情報に基づく古写真彩色材料の解析法」

山口孝子（東京都写真美術館 保存科学専門員）

詳細は日本写真学会ホームページ

[http://www.spsti.org/event/nissya\\_e\\_syosai\\_39.html](http://www.spsti.org/event/nissya_e_syosai_39.html)

2. 社団法人文化財保存修復学会 第32回大会

開催日： 6月12日（土）～13日（日）

会場： 長良川国際会議場

ポスターセッション：「コロタイプ印刷の耐オゾン性の検証

～インクジェットプリントと比較して～」

山口孝子、大川祐輔（千葉大学大学院融合科学研究科）

詳細は文化財修復学会ホームページ

<http://www.soc.nii.ac.jp/jscpp/fs091215.pdf>